

産業技術実用化開発助成事業

(受付番号順)

申請者名	助成事業の名称
廣瀬製紙株式会社	新型リチウムイオン2次電池用ナノファイバーセパレータの開発
サンユレック株式会社	白色LED用ポッティング樹脂とその応用LEDパッケージの開発
常陽機械株式会社	半導体ワイヤボンド非接触非破壊自動検査装置の実用化開発
日本山村硝子株式会社	SiCパワーモジュール用耐熱封止材の研究開発
エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社	リチウムイオン電池 電極中金属異物のインライン検出技術の実用化
株式会社光子発生技術研究所	製造ラインに設置可能な小型・軽量・低コストEB滅菌・殺菌装置の開発
株式会社アルパック	結晶系太陽電池用シリコン精製装置の開発
東洋炭素株式会社	超高温耐熱TaCを用いた自己循環型SiCプロセス環境の実用化
アイサンテクノロジー株式会社	高精度3次元仮想空間を高速に再現するモデリングソフトウェアの実用化開発
株式会社セウテック	複数周波数を用いた電気探査による古洞・地下水脈等の3次元可視化技術の実用化
株式会社サイベックコーポレーション	二次電池用蓋の圧力開放弁一体成形加工による低コスト化研究開発
佐々木化学薬品株式会社	表面処理剤の新規の再生方法とその製造装置に関する研究開発

研究開発型ベンチャー技術開発助成事業

(受付番号順)

申請者名	助成事業の名称
株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー	味認識装置を用いた客観的な賞味期限の設定システムの開発
株式会社ジナリス	バイオプロセス法を用いた廃棄PET再資源化技術の開発
株式会社サウスプロダクト	海洋藻類を用いたカロテノイド及び色素結合型タンパク質の大量生産技術の開発
株式会社SNT	光学レンズ用ナノコーティングスプレ装置の開発
エイソンテクノロジー株式会社	高品位有機EL光源の開発
株式会社マイクロエミッション	液体電極プラズマを用いた元素濃度分析・管理システムの開発
株式会社イーディーピー	大型ダイヤモンドモザイク単結晶生産技術の開発
プロメテック・ソフトウェア株式会社	次世代粒子法CAEソフトウェア開発

次世代戦略技術実用化開発助成事業

(受付番号順)

申請者名	助成事業の名称
富士通株式会社	高速コンピュータ用内蔵デカップリングキャパシタの開発
旭化成ケミカルズ株式会社	二酸化炭素を原料とする化学品製造プロセスの研究開発
住友精密工業株式会社	航空機エンジン用熱交換器 Advanced Structural Surface Cooler (ASSC) の実用化開発
株式会社松栄工機	動力伝達に、永久磁石を用いた次世代環境型出力切替機構の事業化
日本ベル株式会社	超高感度・迅速比表面積・細孔分布測定装置開発
株式会社オキサイド	次世代半導体プロセス対応全固体DUVレーザ光源の開発

※1. 各助成事業の概要については、後日公表します。

※2. 開発内容・事業化計画などの観点から、条件付き採択とした案件があります。